

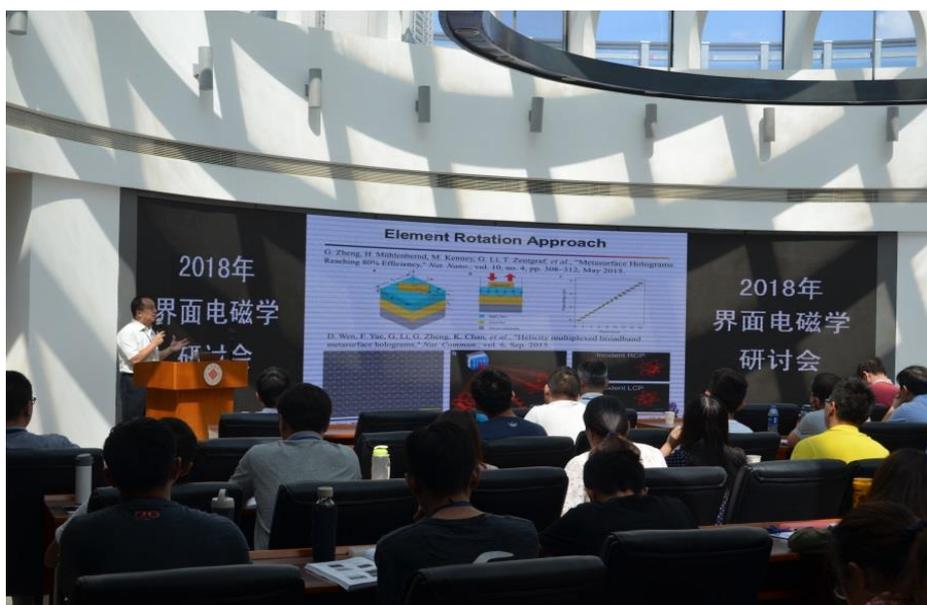
2018 年界面电磁学研讨会

2018 年 9 月 4-7 日，清华大学电子工程系微波与天线研究所在罗姆楼 11 层报告厅举办了 2018 年界面电磁学研讨会，杨帆教授主持了会议，共有来自全国 23 所高校和 7 家研究机构的 80 余人参加了此次会议。

9 月 4 号上午，电子工程系主任黄翊东教授为会议开场致辞，对参加研讨会的各高校及研究机构的师生表示欢迎，并简要介绍了电子工程系科研和教学的情况。会议中，东南大学的崔铁军教授、南京大学的冯一军教授以及中国科学院光电技术研究所的王长涛研究员为参会师生带来了特邀报告，题目分别为《电磁超材料：从等效材料到实时信息处理系统》、《电磁惠更斯超构表面及其电磁波调控》和《悬链线光学及应用》。



会议期间，杨帆教授作为本次研讨会的主讲人，系统全面地讲解了界面电磁学的相关理论，完整地呈现了界面电磁学领域的发展脉络、基础理论方法和重要电磁界面的设计以及未来发展方向，并与参会人员现场进行了深入地交流讨论。



9月7日，会议组织方对参会人员的研究方向和兴趣进行了问卷统计，并组织了分组讨论。在小组讨论环节，参会人员对相关专业知识积极地提出了自己的观点与见解，互相取长补短，有效地拓展了各自的视野。



此次界面电磁学研讨会的召开，为国内电磁场与微波领域内的研究人员提供了一个很好的学习与交流平台，提高了广大科研工作者对界面电磁学这一前沿学科的系统认识，对界面电磁学的发展起到了积极的推动作用。